

明 細 書

発明の名称：変性共役ジエン系重合体及びその製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、変性共役ジエン系重合体及びその製造方法に関する。

背景技術

[0002] 自動車タイヤ用ゴムとして、乳化重合法によって得られる共役ジエン系ゴム（例えば、スチレンーブタジエン共重合体）が知られている。近年、自動車の低燃費性能の向上が期待される中で、優れた低燃費性能を実現しうる種々の共役ジエン系ゴムが提案されている。

一例として、（１）共役ジオレフィンあるいは共役ジオレフィンと芳香族ビニル化合物の（共）重合ゴムであって、（２）（共）重合体鎖に結合した第１級アミノ基とアルコキシシリル基とを有し、かつ（３）（共）重合体鎖中に２官能性以上のモノマーが共重合されているか、および／または、２官能性以上のカップリング剤で（共）重合体鎖の少なくとも一部がカップリングされている、ことを特徴とする共役ジオレフィン（共）重合ゴムが提案されている（特許文献１）。

他の例として、アルカリ金属触媒の存在下、炭化水素溶媒中で、共役ジエンモノマー、又は、共役ジエンモノマーと芳香族ビニルモノマーとを重合させ、アルカリ金属末端を有する活性重合体を得る工程１と、該活性重合体と、特定の式で表される化合物とを反応させて、変性重合体ゴムを得る工程２から得られる、変性ジエン系重合体ゴムが提案されている（特許文献２）。

また、シリカ及びカーボンブラックとの相互作用を高め、破壊特性、耐摩耗性、低発熱性を向上させることができる変性重合体を製造する方法として、有機金属の活性部位を分子中に有する重合体の該活性部位にヒドロカルビルオキシシラン化合物を反応させる第一次変性反応を行い、その後さらにヒドロカルビルオキシシリル基同士の縮合反応を経由して、ヒドロカルビルオキシシラン化合物を反応させる第二次変性反応を行う方法が提案されている。

(特許文献3)。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2004-18795号公報

特許文献2：特開2005-290355号公報

特許文献3：WO 03/048216 A1

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 前述のとおり、自動車の優れた低燃費性能を実現しうる種々の共役ジエン系ゴムが提案されている。しかし、ガソリンの価格高騰等の経済事情、及び、二酸化炭素の排出による地球温暖化等の環境事情下において、自動車のさらなる低燃費化が期待されている。

そこで、本発明は、自動車のタイヤ（特に、トレッド）等の用途に用いることができ、自動車等の低燃費性能を高めることができる架橋重合体の原料として用いる変性共役ジエン系重合体及びその製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0005] 本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定の化合物を用いて共役ジエン系重合体を得た後、該共役ジエン系重合体を変性して変性共役ジエン系重合体を得て、次いで、この変性共役ジエン系重合体を原料として用いて、架橋重合体を製造した場合に、この架橋重合体が、低ヒステリシスロス特性（ $70^{\circ}\text{C tan } \delta$ ）、ウェットスキッド抵抗性（ $0^{\circ}\text{C tan } \delta$ ）、耐摩耗性等の物性に優れており、自動車のタイヤ等の用途において、優れた低燃費性能を与えうることを見出し、本発明を完成した。

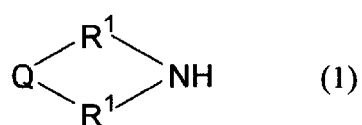
[0006] すなわち、本発明は、以下の〔1〕～〔8〕を提供するものである。

〔1〕 下記の一般式（1）～（2）のいずれかの構造を有する化合物とアルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物の存在下で、共役ジエン系

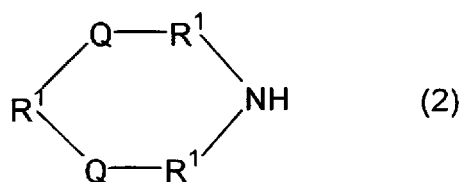
化合物を含む単量体、または共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を含む単量体を重合して、共役ジエン系重合体を得る重合工程と、

上記共役ジエン系重合体と下記の一般式（３）の構造を有する化合物を反応させて、変性共役ジエン系重合体を得る変性工程を含む、変性共役ジエン系重合体の製造方法。

[化1]

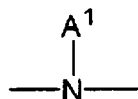


[化2]

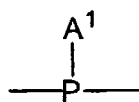


（一般式（１）～（２）中、 R^1 はヒドロカルビレン基であり、 Q は、

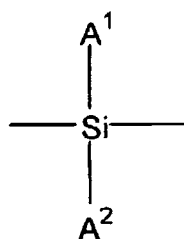
[化3]



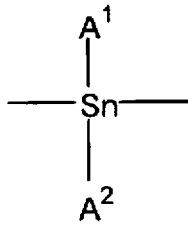
[化4]



[化5]

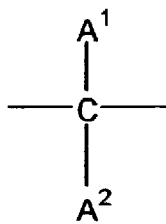


[化6]



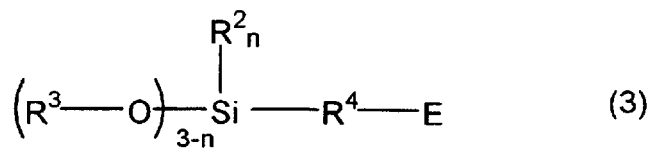
又は

[化7]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及びQは、各々、同じでも異なってもよい。）

[化8]

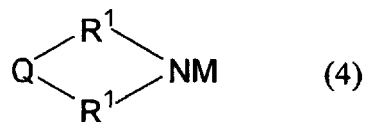


（一般式（3）中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素原子を有さず、 R^4 と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、「 ---SiH_3 」の構造中の3つのH（水素原子）が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。 R^2 及び R^3 はヒドロカルビル基である

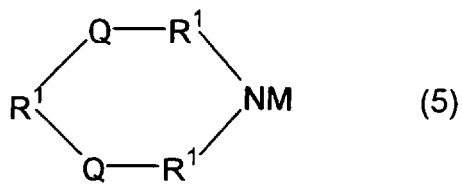
。R⁴はヒドロカルビレン基である。nは0～2の整数である。式中、複数存在するR²及びR³は、各々、同じでも異なってもよい。）

[0007] [2] 下記一般式(4)～(5)のいずれかの構造を有する化合物の存在下で、共役ジエン系化合物を含む単量体、または共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を含む単量体を重合して、共役ジエン系重合体を得る重合工程と、上記共役ジエン系重合体と下記の一般式(3)の構造を有する化合物を反応させて、変性共役ジエン系重合体を得る変性工程を含む、変性共役ジエン系重合体の製造方法。

[化9]

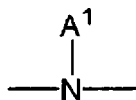


[化10]

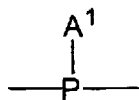


(一般式(4)～(5)中、Mはアルカリ金属原子またはアルカリ土類金属原子である。R¹はヒドロカルビレン基である。Qは、

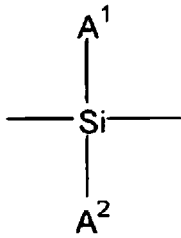
[化11]



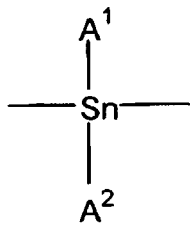
[化12]



[化13]

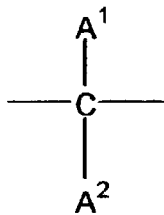


[化14]



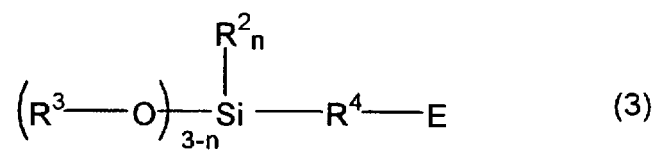
又は

[化15]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及びQは、各々、同じでも異なってもよい。）

[化16]



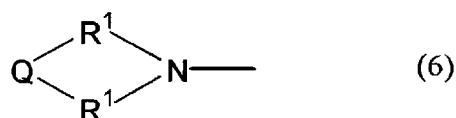
（一般式（3）中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の

原子を有し、活性水素原子を有さず、 R^4 と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、「 $-SiH_3$ 」の構造中の3つのH（水素原子）が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。 R^2 及び R^3 はヒドロカルビル基である。 R^4 はヒドロカルビレン基である。nは0～2の整数である。式中、複数存在する R^2 及び R^3 は、各々、同じでも異なってもよい。）

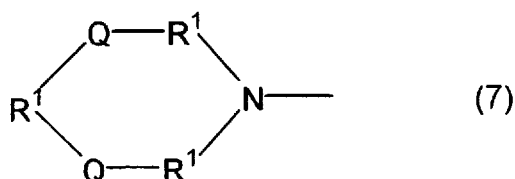
[3] 上記変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤を反応させて、上記変性共役ジエン系重合体にオニウム構造を導入する工程、を含む前記[1]又は[2]に記載の変性共役ジエン系重合体の製造方法。

[0008] [4] 一方の末端に下記の一般式(6)～(7)のいずれかの構造を有し、かつ、他方の末端に下記の一般式(8)の構造を有する変性共役ジエン系重合体。

[化17]

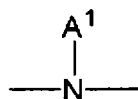


[化18]

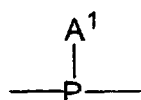


(一般式(6)～(7)中、 R^1 はヒドロカルビレン基であり、Qは、

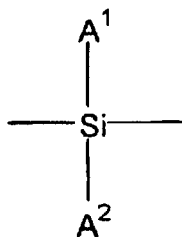
[化19]



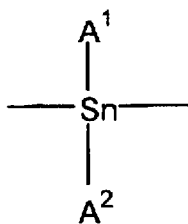
[化20]



[化21]

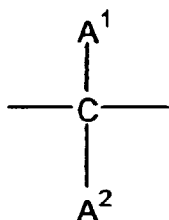


[化22]



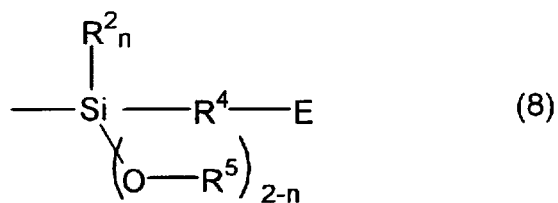
又は

[化23]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及びQは、各々、同じでも異なってもよい。)

[化24]



(一般式(8)中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素を有さず、 R^4 と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、「 $-SiH_3$ 」の構造中の3つのH(水素原子)が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。 R^2 はヒドロカルビル基である。 R^4 はヒドロカルビレン基である。 R^5 は水素原子またはヒドロカルビル基である。nは0～2の整数である。式中、複数存在する R^2 及び R^5 は、各々、同じでも異なってもよい。)

[0009] [5] 前記[4]に記載の変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤を反応させることによって、末端の一部もしくは全部をオニウムにしてなる、変性共役ジエン系重合体。

[6] 前記[4]又は[5]に記載の変性共役ジエン系重合体と、カーボンブラック及び／又はシリカと、架橋剤を含む重合体組成物。

[7] 前記[6]に記載の重合体組成物を架橋させてなる架橋重合体。

[8] 前記[7]に記載の架橋重合体を、少なくともトレッドまたはサイドウォールの材料として用いてなるタイヤ。

発明の効果

[0010] 本発明の製造方法によれば、低ヒステリシスロス特性($70^\circ C \tan \delta$)、ウェットスキッド抵抗性($0^\circ C \tan \delta$)、及び耐摩耗性等に優れた架橋重合体を製造することが可能な、変性共役ジエン系重合体を得ることができる。

上記架橋重合体は、自動車のタイヤ(特にトレッド)等の材料として用いた場合に、優れた低燃費性能を与えることができる。

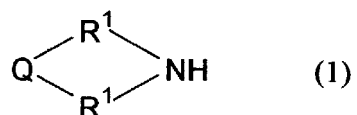
発明を実施するための形態

[0011] [共役ジエン系重合体を得る重合工程]

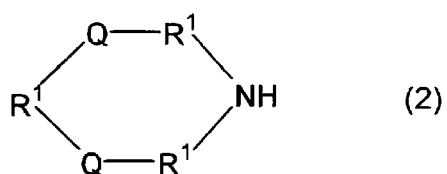
本発明の変性共役ジエン系重合体の製造方法は、下記の一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物とアルカリ金属化合物またはアルカリ

土類金属化合物の存在下で、共役ジエン系化合物を含む単量体、または共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を含む単量体を重合して、共役ジエン系重合体を得る重合工程を含む。

[化25]

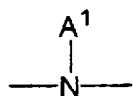


[化26]

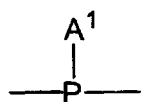


(一般式(1)～(2)中、 R^1 はヒドロカルビレン基であり、Qは、

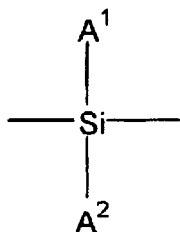
[化27]



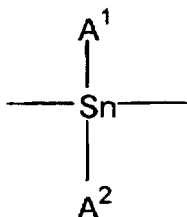
[化28]



[化29]

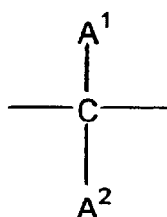


[化30]



又は

[化31]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及びQは、各々、同じでも異なってもよい。）

一般式(1)及び(2)中の A^1 における「N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換の」とは、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基中の炭素原子の一部が、N、P、O、S、SiまたはSnによって置換されていてもよいし、置換されていなくてもよいことを表す。

[0012] 一般式(1)及び(2)中の R^1 (ヒドロカルビレン基)としては、例えば、メチレン基、アルキレン基、アリーレン基、アラルキレン基等が挙げられる。該ヒドロカルビレン基の炭素数は、特に限定されないが、例えば、1～10である。

一般式(1)及び(2)中のQに含まれる A^1 で表されるヒドロカルビル基としては、例えば、アルキル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる

。該ヒドロカルビル基の炭素数は、特に限定されないが、例えば、1～10である。

一般式(1)及び(2)中のQに含まれるA¹で表されるヒドロカルビレン基としては、例えば、メチレン基、アルキレン基、アリーレン基、アラルキレン基等が挙げられる。該ヒドロカルビレン基の炭素数は、特に限定されないが、例えば、1～10である。

一般式(1)及び(2)中のQに含まれるA²で表されるヒドロカルビル基としては、例えば、アルキル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。該ヒドロカルビル基の炭素数は、好ましくは1～6である。

一般式(1)及び(2)中のQに含まれるA²で表されるヒドロカルビレン基としては、例えば、メチレン基、アルキレン基、アリーレン基、アラルキレン基等が挙げられる。該ヒドロカルビレン基の炭素数は、好ましくは1～6である。

[0013] 上記共役ジエン系重合体は、例えば、上記の一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物と、アルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物(例えば、アルキルリチウム等のリチウム化合物)を、単量体及び溶媒等を含む重合溶液の中に各々供給して、これらの化合物を混合させることによって得ることができる。また、上記の一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物と、アルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物(例えば、アルキルリチウム等のリチウム化合物)を、重合溶液の中に供給する前に、予め混合してもよい。すなわち、上記共役ジエン系重合体は、重合系中(in situ)で、特定の二級アミンとリチウム化合物等のアルカリ金属化合物又はアルカリ土類金属化合物を添加して調製することができ、あるいは、特定の二級アミンとリチウム化合物等のアルカリ金属化合物又はアルカリ土類金属化合物とを予め調製したものを、重合系中に添加することができる。

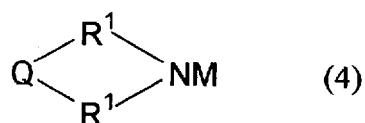
なお、上記の「一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物」としては、一般式(1)と(2)のいずれか一方もしくは両方の化合物の中

で、2種以上の化合物を組み合わせて用いることができる。上記の「アルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物」としては、アルカリ金属化合物とアルカリ土類金属化合物のいずれか一方もしくは両方の化合物の中で、2種以上の化合物を組み合わせて用いることができる。

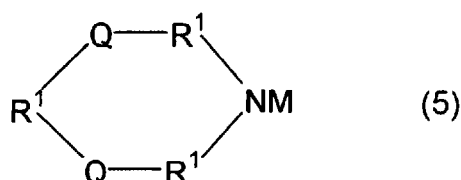
上記の一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物とアルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物との混合モル比(アルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物／一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物)は、好ましくは0.1～1.8、より好ましくは0.8～1.6、特に好ましくは1.0～1.4である。該混合モル比が1.8を超えるとムーニー粘度が大きくなり、練りにくくなる場合がある。該混合モル比が0.1未満であるとムーニー粘度が小さくなり、架橋重合体の強度が低下する場合がある。

[0014] 上記の一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物と、アルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物(例えば、アルキルリチウム等のリチウム化合物)を混合することで、下記式(4)～(5)で示される化合物が生成する。下記式(4)～(5)で示される化合物は、重合開始剤として機能する。

[0015] [化32]



[化33]



(一般式(4)～(5)中、Mはアルカリ金属原子またはアルカリ土類金属原子である。R¹及びQは、一般式(1)～(2)の括弧書きで説明したとお

りである。)

[0016] 本発明において、一般式(1)～(2)のいずれかの構造を有する化合物の使用量は、好ましくはモノマー100gあたり、0.2～20ミリモルである。

アルカリ金属化合物におけるアルカリ金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウム等が挙げられる。

アルカリ土類金属化合物におけるアルカリ土類金属としては、カルシウム、マグネシウム等が挙げられる。

中でも、リチウムが特に好ましい。本明細書中、以下、リチウムを例にして説明する。なお、以下の説明中、リチウムに代えて、他のアルカリ金属、またはアルカリ土類金属を用いた実施形態も可能である。

本発明で使用可能なアルカリ金属化合物であるアルキルリチウムとしては、例えば、炭素数が1～4のアルキルリチウムが挙げられる。

炭素数が1～4であるアルキルリチウムの例としては、メチルリチウム、エチルリチウム、n-プロピルリチウム、i s o-プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、s e c-ブチルリチウム、t-ブチルリチウム等が挙げられる。

[0017] 本発明で用いられる共役ジエン系化合物(共役ジエン系モノマー)の例としては、1,3-ブタジエン、イソプレン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、1,3-ペンタジエン、1,3-ヘキサジエン、1,3-ヘプタジエン、2,3-ジメチルブタジエン、2-フェニル-1,3-ブタジエン、3-メチル-1,3-ペンタジエン、2-クロロ-1,3-ブタジエン等が挙げられる。中でも、好ましくは1,3-ブタジエン、イソプレン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン等である。

これらの化合物は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせ用いてもよい。

これらの共役ジエン系化合物は、活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体を得ることが可能であるという観点から、いずれも同様の作用を有す

るものであり、後述の実施例に記載されていないものであっても、本発明において使用することが可能である。

[0018] 本発明で用いられる芳香族ビニル化合物（芳香族ビニル系モノマー）の例としては、スチレン、2-メチルスチレン、3-メチルスチレン、4-メチルスチレン、 α -メチルスチレン、2,4-ジメチルスチレン、2,4-ジイソプロピルスチレン、4-tert-ブチルスチレン、5-tert-ブチル-2-メチルスチレン、ビニルエチルベンゼン、ジビニルベンゼン、トリビニルベンゼン、ジビニルナフタレン、tert-ブトキシスチレン、ビニルベンジルジメチルアミン、（4-ビニルベンジル）ジメチルアミノエチルエーテル、N,N-ジメチルアミノエチルスチレン、N,N-ジメチルアミノメチルスチレン、2-エチルスチレン、3-エチルスチレン、4-エチルスチレン、2-tert-ブチルスチレン、3-tert-ブチルスチレン、4-tert-ブチルスチレン、ビニルキシレン、ビニルナフタレン、ビニルトルエン、ビニルピリジン、ジフェニルエチレン、3級アミノ基含有ジフェニルエチレン等が挙げられる。中でも好ましくはスチレン、4-メチルスチレン、 α -メチルスチレン等である。

これらの化合物は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせ用いてもよい。

これらの芳香族ビニル化合物は、活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体を得ることが可能であるという観点から、いずれも同様の作用を有するものであり、後述の実施例に記載されていないものであっても、本発明において使用することが可能である。

[0019] 共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を組み合わせ用いる場合、1,3-ブタジエンとスチレンを使用することが好ましい。これらの化合物は、入手が容易であるとともに、アニオン重合におけるリビング性が高いという点において優れている。

また、溶液重合法を用いた場合には、溶媒中のモノマー濃度は、生産性と重合コントロールの容易性のバランスを維持する観点から、好ましくは5～

50質量%、より好ましくは10～30質量%である。

なお、共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を用いて共重合を行う場合、仕込みモノマー混合物中の芳香族ビニル化合物の含有率は、得られる架橋重合体の低ヒステリシスロス特性とウェットスキッド抵抗性のバランスの観点から、好ましくは3～55質量%、より好ましくは5～50質量%である。

[0020] 本発明において、モノマーとして、イソブチレン等の共役ジエン系化合物及び芳香族ビニル化合物以外の化合物（以下、他のモノマーという。）を用いることもできる。

また、本発明の共役ジエン系重合体は活性部位を有していても良い。活性部位の導入方法は、他のモノマーとして、1-（4-N，N-ジメチルアミノフェニル）-1-フェニルエチレン等の官能基含有モノマーを共重合させ、ポリマー中の官能基を重合開始剤によって活性化する方法を挙げることができる。その他、例えば、イソブチレン単位、パラメチルスチレン単位及びパラハロゲン化メチルスチレン単位を含む共重合体の官能基部分をリチオ化して活性部位とすることも有効である。

なお、本発明において、「共役ジエン系化合物を重合して、共役ジエン系重合体を得る」、「共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を重合して、共役ジエン系重合体を得る」とは、各々、「共役ジエン系化合物と他のモノマーを重合して、共役ジエン系重合体を得る」場合、「共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物と他のモノマーを重合して、共役ジエン系重合体を得る」場合を包含するものとする。

[0021] 本発明の共役ジエン系重合体は、上述の化合物を用いて、共役ジエン系化合物等のモノマーをアニオン重合させることによって製造される。

重合法としては、溶液重合法、気相重合法、バルク重合法のいずれも用いることができる。中でも、好ましくは溶液重合法である。また、重合形式としては、回分式と連続式のいずれも用いることができる。

溶液重合法を用いる場合の具体的な重合方法の例としては、反応に不活性

な有機溶剤（例えば脂肪族、脂環族もしくは芳香族の炭化水素化合物等）からなる溶媒中において、共役ジエン系化合物等のモノマーを、重合開始剤及び所望により用いられるランダムマイザーの存在下に、アニオン重合させる方法を挙げることができる。

[0022] 溶媒として用いられる炭化水素化合物は、好ましくは炭素数3～8の化合物である。

このような炭素数3～8の化合物の例としては、プロパン、*n*-ブタン、イソブタン、*n*-ペンタン、イソペンタン、*n*-ヘキサン、シクロヘキサン、プロペン、1-ブテン、イソブテン、トランス-2-ブテン、シス-2-ブテン、1-ペンチン、2-ペンチン、1-ヘキセン、2-ヘキセン、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ヘプタン、シクロペンタン、メチルシクロペンタン、メチルシクロヘキサン、1-ペンテン、2-ペンテン、シクロヘキセン等を挙げることができる。

炭化水素化合物は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせ用いてもよい。

[0023] 所望により用いられるランダムマイザー（ビニル含有調整剤）は、ビニル結合（1，2結合及び3，4結合）の含有率（本明細書中、ビニル含量ともいう。）の調整等のために用いられる。

ランダムマイザーの例としては、ジメトキシベンゼン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、2，2-ジ（テトラヒドロフリル）プロパン、2-（2-エトキシエトキシ）-2-メチルプロパン、トリエチルアミン、ピリジン、*N*-メチルモルホリン等が挙げられる。

ランダムマイザーは、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせ用いてもよい。

[0024] 重合反応の温度は、好ましくは-20～150℃、より好ましくは0～120℃、特に好ましくは20～100℃である。

重合反応は、モノマーを実質的に液相に保つに十分な圧力の下で行われる

ことが好ましい。このような圧力は、重合反応に対して不活性なガスによって、反応器内を加圧する等の方法によって得ることができる。

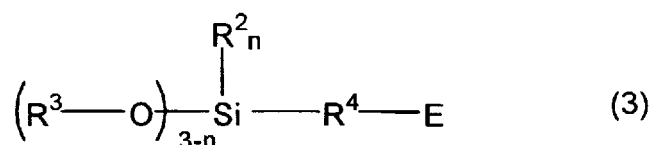
[0025] [変性共役ジエン系重合体の製造方法]

本発明の変性共役ジエン系重合体の製造方法は、(a) 上述の重合工程と、(b) 上述の重合工程で得られた活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体と、この共役ジエン系重合体の活性リチウム末端と反応しうる特定のシラン化合物(変性剤)を反応させて、変性共役ジエン系重合体を得る変性工程、を含む。

活性リチウム末端と反応しうる特定のシラン化合物を用いて、共役ジエン系重合体を変性させることによって、優れた低ヒステリシスロス特性等を架橋重合体に与えることができる。

[0026] 本発明において、活性リチウム末端と反応しうる特定のシラン化合物としては、活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体との反応性の観点から、下記一般式(3)で表されるヒドロカルビルオキシシラン化合物が用いられる。

[化34]



(一般式(3)中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素原子を有さず、R⁴と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、3置換のヒドロカルビルシリル基(「-SiH₃」の構造中の3つのH(水素原子)が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基)で保護されていてもよい。R²及びR³はヒドロカルビル基である。R⁴はヒドロカルビレン基である。nは0~2の整数である。式中、複数存在するR²及びR³は、各々、同じでも異なってもよい。)

[0027] R^2 及び R^3 で表されるヒドロカルビル基は、好ましくは、炭素数1～20のアルキル基、又は、炭素数6～20のアリール基である。

R^4 で表されるヒドロカルビレン基は、好ましくは、炭素数1～20の直鎖又は分岐の、環状構造を含んでもよいアルキレン基、又はアリーレン基である。

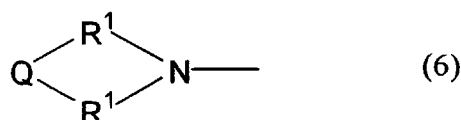
活性水素原子とは、炭素原子以外の原子に結合した水素原子をいい、好ましくは、ポリメチレンの炭素－水素結合よりも結合エネルギーが低いものを指す。

なお、変性共役ジエン系重合体のムーニー粘度の調整を目的として、活性リチウム末端と反応しうるシラン化合物と共に、四塩化ケイ素、エポキシ基含有化合物（例えば、テトラグリシジル－1，3－ビスアミノメチルシクロヘキサン等）を用いることができる。

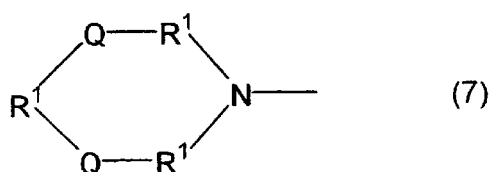
本発明において、活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体との反応性を高める観点から、2つ以上のヒドロカルビルオキシ基を有するヒドロカルビルオキシシラン化合物を用いることが好ましい。

上述の重合工程で得られた共役ジエン系重合体に、上記一般式（3）で表される化合物を反応させることで、一方の末端に下記一般式（6）～（7）のいずれかの構造を有し、かつ、他方の末端に下記の一般式（8）の構造を有する変性共役ジエン系重合体を得ることができる。

[化35]



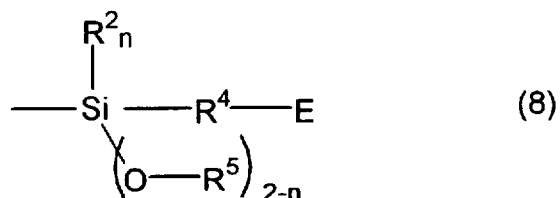
[化36]



（一般式（6）～（7）中、 R^1 及びQは、一般式（1）～（2）の括弧書き

で説明したとおりである。)

[化37]



(一般式(8)中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素を有さず、R⁴と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、「 ---SiH_3 」の構造中の3つのH(水素原子)が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。R²はヒドロカルビル基である。R⁴はヒドロカルビレン基である。R⁵は水素原子またはヒドロカルビル基である。nは0~2の整数である。式中、複数存在するR²及びR⁵は、各々、同じでも異なってもよい。)

本発明において、活性リチウム末端と反応しうるシラン化合物として、活性リチウム末端と反応しうる基に加えて、オニウム生成剤によってオニウムになり得る基を有するものを用いることが好ましい。オニウム生成剤によってオニウムになり得る基を有することによって、架橋重合体に対して、優れた形状保持性を与えることができる。

[0028] オニウム生成剤によってオニウムになり得る基は、前記一般式(3)のEに相当する基である。オニウム生成剤によってオニウムになり得る基とは、共役ジエン系重合体の活性リチウム末端と反応することを防ぐために、保護基によって置換された基であり、脱保護基の後にオニウム生成剤の作用によってオニウムになりうる基である。該オニウムになりうる基は分子中に少なくとも1つ以上あればよい。具体的には、1級アミノ基の2つの水素原子が2つの保護基によって置換されてなる窒素含有基、2級アミノ基の1つの水素原子が1つの保護基によって置換されてなる窒素含有基、3級アミノ基、

イミノ基、ピリジル基、1級ホスフィノ基の2つの水素原子が2つの保護基によって置換されてなるリン含有基、2級ホスフィノ基の1つの水素原子が1つの保護基によって置換されてなるリン含有基、3級ホスフィノ基、及び、チオール1つの水素原子が1つの保護基によって置換されてなる硫黄含有基等が挙げられる。

[0029] 1級アミノ基の2つの水素原子が2つの保護基によって置換されてなる窒素含有基、2級アミノ基の1つの水素原子が1つの保護基によって置換されてなる窒素含有基、または3級アミノ基と、ヒドロカルビルオキシ基とを有するヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、例えば、N，N-ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルトリメトキシシラン、N，N-ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルメチルジエトキシシラン、N，N'，N'-トリス（トリメチルシリル）-N-（2-アミノエチル）-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、1-（3-トリエトキシシリルプロピル）-2，2，5，5-テトラメチル-1-アザ-2，5-ジシラシクロペンタン、1-トリメチルシリル-2，2-ジメトキシ-1-アザ-2-シラシクロペンタン、N-〔3-（トリメトキシシリル）-プロピル〕-N，N'-ジエチル-N'-トリメチルシリル-エタン-1，2-ジアミン、N-〔3-（メチルジメトキシシリル）-プロピル〕-N，N'-ジエチル-N'-トリメチルシリル-p-フェニレンジアミン、3-〔3-（トリメチルシリルエチルアミノ）-1-ピロリジニル〕-プロピル-メチルジエトキシシラン、N-〔3-（ジエトキシメチルシリル）-プロピル〕-N-エチル-N'-（2-エトキシエチル）-N'-トリメチルシリル-エタン-1，2-ジアミン、3-（4-トリメチルシリル-1-ピペラジノ）プロピルメチルジメトキシシラン、N-トリメチルシリル-N-メチルアミノプロピルメチルジエトキシシラン、3-（4-トリメチルシリル-1-ピペラジノ）プロピルトリエトキシシラン、N-〔2-（トリメトキシシリル）-エチル〕-N，N'，N'-トリメチルエタン-1，2-ジアミン、1-〔3-（トリエトキシシリル）-プロピル〕-4-メチルピペラジン、1-〔3-（トリメト

キシシリル) - プロピル] - 3 - メチルイミダゾリジン、2 - (3 - トリメトキシシリル - プロピル) - 1, 3 - ジメチルイミダゾリジン、1 - [3 - (トリエトキシシリル) - プロピル] - 3 - メチルヘキサヒドロピリミジン、3 - [3 - (トリブトキシシリル) - プロピル] - 1 - メチル - 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロピリミジン、1 - (2 - エトキシエチル) - 3 - [3 - (トリメトキシシリル) - プロピル] - イミダゾリジン、2 - {3 - [3 - (トリメトキシシリル) - プロピル] - テトラヒドロピリミジン - 1 - イル} - エチルジメチルアミン、2 - (トリメトキシシリル) - 1, 3 - ジメチルイミダゾリジン、2 - (トリエトキシシリル) - 1, 4 - ジエチルピペラジン、5 - (トリエトキシシリル) - 1, 3 - ジプロピルヘキサヒドロピリミジン、5 - (ジエトキシエチルシリル) - 1, 3 - ジエチルヘキサヒドロピリミジン、2 - [3 - (2 - ジメチルアミノエチル) - 2 - (3 - エチルジメトキシシリル - プロピル) - イミダゾリジン - 1 - イル] - エチル - ジメチルアミン、5 - (3 - トリメトキシシリル - プロピル) - 1, 3 - ビス - (2 - メトキシエチル) - ヘキサヒドロピリミジン、3 - ジメチルアミノプロピルトリメトキシシラン、3 - ジメチルアミノプロピルトリエトキシシラン、3 - ジメチルアミノプロピルメチルジメトキシシラン、3 - モルホリノプロピルメチルジメトキシシラン、3 - ピペリジノプロピルトリメトキシシラン、3 - (1 - ピペラジノ) プロピルトリエトキシシラン、3 - ピペリジノプロピルメチルジメトキシシラン、ビス [3 - (トリエトキシシリル) プロピル] トリメチルシリルアミン、および上記化合物中のアルキル基またはアルキレン基を他の炭素数 1 ~ 6 のアルキル基またはアルキレン基に置き換えた化合物等を挙げることができる。

[0030] 中でも、好ましい化合物の例として、N, N - ビス (トリエチルシリル) アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N, N - ビス (トリメチルシリル) アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N, N - ビス (トリメチルシリル) アミノプロピルメチルジエトキシシラン、N, N - ビス (トリメチルシリル) アミノプロピルトリエトキシシラン、1 - (3 - トリエトキシシリル

プロピル) - 2, 2, 5, 5-テトラメチル-1-アザ-2, 5-ジシラシクロペンタン、N, N', N'-トリス(トリメチルシリル)-N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、1-トリメチルシリル-2, 2-ジメトキシ-1-アザ-2-シラシクロペンタン、N-[3-(トリメトキシシリル)-プロピル]-N, N'-ジエチル-N'-トリメチルシリル-エタン-1, 2-ジアミン、N-[3-(トリエトキシシリル)-プロピル]-N, N'-ジエチル-N'-トリメチルシリル-エタン-1, 2-ジアミン、N-トリメチルシリル-N-メチルアミノプロピルメチルジエトキシシラン、3-(4-トリメチルシリル-1-ピペラジノ)プロピルトリエトキシシラン、N-[2-(トリメトキシシリル)-エチル]-N, N', N'-トリメチルエタン-1, 2-ジアミン、1-[3-(トリエトキシシリル)-プロピル]-4-メチルピペラジン、2-(トリメトキシシリル)-1, 3-ジメチルイミダゾリジン、2-(3-トリメトキシシリル-プロピル)-1, 3-ジメチルイミダゾリジン、3-ジメチルアミノプロピルトリメトキシシラン、3-ジエチルアミノプロピルトリメトキシシラン、3-ジメチルアミノプロピルトリエトキシシラン、3-ジエチルアミノプロピルトリエトキシシラン、ビス[3-(トリエトキシシリル)プロピル]トリメチルシリルアミン、ビス[3-(トリメトキシシリル)プロピル]トリメチルシリルアミン等が挙げられる。

[0031] イミノ基またはピリジル基と、ヒドロカルビルオキシ基とを有するヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、N-(1, 3-ジメチルブチリデン)-3-(トリエトキシシリル)-1-プロパンアミン、N-(1-メチルプロピリデン)-3-(トリエトキシシリル)-1-プロパンアミン、N-(4-N, N-ジメチルアミノベンジリデン)-3-(トリエトキシシリル)-1-プロパンアミン、N-(シクロヘキシリデン)-3-(トリエトキシシリル)-1-プロパンアミン及びこれらのトリエトキシシリル化合物に対応するトリメトキシシリル化合物、メチルジエトキシシリル化合物、エチルジメトキシシリル化合物、N-(3-トリメトキシシリルプロピル)-4

、5-ジヒドロイミダゾール、N-(3-トリエトキシシリルプロピル)-4, 5-ジヒドロイミダゾール、N-(3-トリメトキシシリルプロピル)-4, 5-イミダゾール、N-(3-トリエトキシシリルプロピル)-4, 5-イミダゾール、3-ヘキサメチレンイミノプロピルトリメトキシシラン、3-ヘキサメチレンイミノプロピルメチルジメトキシシラン、ならびに、上記化合物中のアルキル基またはアルキレン基を他の炭素数1~6のアルキル基またはアルキレン基に置き換えた化合物等を挙げることができる。

中でも、好ましい化合物の例として、N-(1, 3-ジメチルブチリデン)-3-(トリエトキシシリル)-1-プロパンアミン、N-(1-メチルプロピリデン)-3-(トリエトキシシリル)-1-プロパンアミン、N-(3-トリメトキシシリルプロピル)-4, 5-ジヒドロイミダゾール、N-(3-トリエトキシシリルプロピル)-4, 5-ジヒドロイミダゾール、N-(3-トリメトキシシリルプロピル)-4, 5-イミダゾール、N-(3-トリエトキシシリルプロピル)-4, 5-イミダゾール等が挙げられる。

[0032] 1級ホスフィノ基の2つの水素原子が2つの保護基によって置換されてなるリン含有基、2級ホスフィノ基の1つの水素原子が1つの保護基によって置換されてなるリン含有基、3級ホスフィノ基、またはチオール1つの水素原子が1つの保護基によって置換されてなる硫黄含有基と、ヒドロカルビルオキシ基とを有するヒドロカルビルオキシシラン化合物としては、P, P-ビス(トリメチルシリル)ホスフィノプロピルメチルジメトキシシラン、P, P-ビス(トリメチルシリル)ホスフィノプロピルトリメトキシシラン、3-ジメチルフォスフィノプロピルトリメトキシシラン、3-ジメチルフォスフィノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ジフェニルフォスフィノプロピルトリメトキシシラン、3-ジフェニルフォスフィノプロピルトリエトキシシラン、3-ジフェニルフォスフィノプロピルメチルジメトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルトリメトキシシラン、S-トリメチル

ルシリルメルカプトプロピルトリエトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、および上記化合物中のアルキル基またはアルキレン基を他の炭素数1～6のアルキル基またはアルキレン基に置き換えた化合物等を挙げることができる。

中でも、好ましい化合物の例として、3-ジフェニルフォスフィノプロピルトリメトキシシラン、3-ジフェニルフォスフィノプロピルトリエトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルトリメトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルトリエトキシシラン、S-トリメチルシリルメルカプトプロピルメチルジエトキシシラン等が挙げられる。

[0033] 活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体と、上述の活性リチウム末端と反応しうるシラン化合物であるヒドロカルビルオキシシラン化合物を反応させることによって、活性リチウム末端の部位とヒドロカルビルオキシ基の部位が結合して、オニウムになり得る基を有する変性共役ジエン系重合体を得ることができる。また、上述のヒドロカルビルオキシシラン化合物は、活性リチウム末端を有する共役ジエン系重合体と反応可能であり、カーボンブラック及び／又はシリカと反応又は相互作用し、架橋重合体に優れた低ヒステリシスロス特性を与えるという観点から、いずれも同様の作用を有するものであり、後述の実施例に記載されていないものであっても、本発明において使用することが可能である。

[0034] 共役ジエン系重合体を変性させて変性共役ジエン系重合体を得るための変性反応は、例えば、溶液反応として行うことができる。溶液反応は、重合反応の終了後の未反応モノマーを含む溶液を用いて行ってもよい。

変性反応は、バッチ式反応器を用いたバッチ式で行ってもよく、多段連続式反応器等の装置を用いた連続式で行ってもよい。また、変性反応は、重合反応の終了後、脱溶媒処理、水処理、熱処理、重合体の単離に必要な諸操作などを行う前に実施することが好ましい。

[0035] この変性反応における、活性リチウム末端と反応しうるシラン化合物の量

は、アニオン重合により得られた共役ジエン系重合体の活性部位に対し、好ましくは0.1モル当量以上、より好ましくは0.3モル当量以上である。該量が0.1モル当量未満では、変性反応の進行が十分でなく、カーボンブラック等の補強剤の分散性が十分に改良されず、架橋重合体の耐摩耗性、ウェットスキッド抵抗性及び低ヒステリシスロス特性が劣ることがある。

シラン化合物の添加方法は、特に制限されず、一括して添加する方法、分割して添加する方法、あるいは、連続的に添加する方法などが挙げられる。中でも、好ましくは一括して添加する方法である。

変性反応の温度は、上述の共役ジエン系重合体の重合温度と同じであり、好ましくは $-20 \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、より好ましくは $0 \sim 120^{\circ}\text{C}$ 、特に好ましくは $20 \sim 100^{\circ}\text{C}$ である。該温度が低いと、変性共役ジエン系重合体の粘度が上昇する傾向がある。該温度が高いと、活性リチウム末端が失活し易くなる。

変性反応の反応時間は、好ましくは1分間～5時間、より好ましくは2分間～1時間である。

[0036] 本発明においては、変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤を混合して、変性共役ジエン系重合体にオニウム構造を導入することができる。

オニウム生成剤の例としては、ハロゲン化ケイ素化合物、ハロゲン化スズ化合物、ハロゲン化アルミニウム化合物、ハロゲン化チタン化合物、ハロゲン化ジルコニウム化合物、ハロゲン化ゲルマニウム化合物、ハロゲン化ガリウム化合物、ハロゲン化亜鉛化合物等のハロゲン化金属；硫酸エステル、リン酸エステル、炭酸エステル、硝酸エステル等の無機酸のエステル；弗酸、塩酸、臭酸、沃酸、硫酸、硝酸、炭酸、燐酸等の無機酸；フッ化カリウム、フッ化テトラメチルアンモニウム、フッ化テトラ n -ブチルアンモニウム等の無機酸塩；カルボン酸（例えば、マレイン酸）、スルホン酸等の有機酸等が挙げられる。

[0037] 中でも、化合物の入手し易さ、および、取り扱いのし易さから、好ましくはハロゲン化ケイ素化合物、ハロゲン化スズ化合物、ハロゲン化アルミニウム

ム化合物、ハロゲン化チタン化合物、ハロゲン化ジルコニウム化合物、ハロゲン化ゲルマニウム化合物、ハロゲン化ガリウム化合物、ハロゲン化亜鉛化合物、硫酸エステル、リン酸エステル、カルボン酸、及び、スルホン酸である。

オニウム生成剤の化合物の例としては、四塩化ケイ素、四塩化スズ、トリメチルシリルクロライド、ジメチルジクロロシラン、ジエチルアルミニウムクロライド、塩化亜鉛、四塩化チタン、四塩化ジルコニウム、四塩化ゲルマニウム、三塩化ガリウム、硫酸ジエチル、リン酸トリメチル、炭酸ジメチル、マレイン酸、ベンゼンスルホン酸等が挙げられる。

オニウム生成剤を用いることによって、変性共役ジエン系重合体の形状保持性を高めることができる。

[0038] 変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤の混合は、例えば、溶液の形態で行うことができる。混合は、バッチ式混合器を用いたバッチ式として行ってもよく、多段連続式混合器やインラインミキサなどの装置を用いた連続式として行ってもよい。

オニウム生成剤の量は、変性共役ジエン系重合体の活性部位（変性した部分）に対し、好ましくは0.5モル当量以上、より好ましくは1.0モル当量以上である。該量が0.5モル当量未満では、オニウム化が十分に進行せず、変性共役ジエン系重合体の形状保持性に劣ることがある。

オニウム生成剤の添加方法は、特に制限されず、一括して添加する方法、分割して添加する方法、あるいは、連続的に添加する方法などが挙げられる。中でも、一括して添加する方法が好ましい。

[0039] 変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤を混合するときの温度は、上述の共役ジエン系重合体の重合温度と同じであり、好ましくは $-20 \sim 150^{\circ}\text{C}$ 、より好ましくは $0 \sim 120^{\circ}\text{C}$ 、特に好ましくは $20 \sim 100^{\circ}\text{C}$ である。該温度が低いと、変性共役ジエン系重合体の粘度が上昇する傾向がある。該温度が高いと、活性リチウム末端が変質し易くなる。

変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤の混合後、共役ジエン系重合体

の製造における公知の脱溶媒方法（例えば、スチームストリッピング等）及び乾燥の操作によって、変性共役ジエン系重合体を回収することができる。

[0040] 変性共役ジエン系重合体におけるオニウム構造の形成は、水の存在下で行なわれる。オニウム構造の形成方法としては、例えば、（i）変性共役ジエン系重合体溶液中に水を直接添加して混合する方法、（ii）水及び有機溶剤の両方に溶解可能なアルコール等の有機溶剤に水を溶解させてなるものを、変性共役ジエン系重合体溶液中に添加して混合する方法、（iii）スチームストリッピングの工程で脱溶媒と同時に、変性共役ジエン系重合体溶液と水を混合する方法、が挙げられる。

この場合、変性共役ジエン系重合体を調製する際に得られた重合体溶液を、脱溶媒しないまま、重合体溶液の状態で用いてもよい。また、上記重合体溶液を、スチームストリッピング等により脱溶媒を行い、更に乾燥して得られた変性共役ジエン系重合体を、シクロヘキサン等の溶媒に再度溶解させて用いてもよい。

本発明の変性共役ジエン系重合体は、必要に応じて伸展油を加えるなどによって、ムーニー粘度を調整し、加工性を良好にすることができる。

伸展油としては、アロマ油、ナフテン油、パラフィン油等が挙げられる。伸展油の量は、例えば、変性共役ジエン系重合体 100 質量部に対し、10～50 質量部である。

[0041] 本発明の重合体組成物は、重合体成分として、上述の変性共役ジエン系重合体を含むものである。

重合体組成物中の変性共役ジエン系重合体の割合は、好ましくは 15 質量%以上、より好ましくは 20 質量%以上、特に好ましくは 25 質量%以上である。該割合が 15 質量%以上であると、架橋重合体の引張強さ、引張伸び等の機械的特性、耐亀裂成長性、及び耐摩耗性をより良好なものとすることができる。

[0042] 本発明の重合体組成物は、上述の変性共役ジエン系重合体以外の重合体成分（以下、他の重合体成分ともいう。）を含むことができる。

他の重合体成分としては、天然ゴム、合成イソプレンゴム、ブタジエンゴム、変性ブタジエンゴム、スチレンーブタジエンゴム、変性スチレンーブタジエンゴム、エチレンー α -オレフィン共重合ゴム、エチレンー α -オレフィンジエン共重合ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合ゴム、クロロプレンゴム、ハロゲン化ブチルゴム、スチレンーイソプレン共重合ゴム、ブタジエンーイソプレン共重合体ゴム、ランダムスチレンーブタジエンーイソプレン共重合ゴム、スチレンーアクリロニトリルーブタジエン共重合ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合ゴム、及び、ポリスチレンーポリブタジエンーポリスチレンブロック共重合体、並びにこれらの混合物等を挙げることができる。

タイヤ用重合体組成物として使用可能な他の重合体成分が含有されていても、低ヒステリシスロス特性に優れた架橋重合体を製造することが可能である。

変性共役ジエン系重合体と他の重合体成分の合計量100質量部中の変性共役ジエン系重合体の量は、好ましくは40質量部以上、より好ましくは50質量部以上、特に好ましくは60質量部以上である。

[0043] 本発明の重合体組成物は、カーボンブラック及び／又はシリカを含むことができる。

カーボンブラックの例としては、SRF、GPF、FEF、HAF、ISAF、SAF、ISAF-HS、ISAF-LS、IISAF-HS、HAF-HS、HAF-LSに代表されるファーネスブラック、アセチレンブラック、サーマルブラック、チャンネルブラック、グラファイト、さらに、グラファイト繊維、フラーレン等の各グレードのカーボンブラックを挙げることができる。中でも、好ましくはヨウ素吸着量（IA）が60mg/g以上であり、ジブチルフタレート吸油量（DBP）が80ml/100g以上のカーボンブラックである。また、架橋重合体の耐摩耗性を向上させる観点から、より好ましくはHAF、ISAF、SAFである。

カーボンブラックを用いることにより、架橋重合体のグリップ性能、及び

耐破壊特性の改良効果が大きくなる。

なお、カーボンブラックは、一種を単独で又は二種以上を組み合わせで用いることができる。

シリカの例としては、湿式シリカ（含水ケイ酸）、乾式シリカ（無水ケイ酸）、コロイダルシリカ、沈降シリカ、ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム等を挙げることができる。これらのうち、耐破壊特性の改良効果、ウェットグリップ性、及び低転がり抵抗性の両立効果が最も顕著である湿式シリカが、好ましい。また、高分散型（High Dispersible Type）のシリカを使用することも、重合体組成物への分散性を良好にし、物性及び加工性が向上する観点から、好ましい。シリカは、一種を単独で又は二種以上を組み合わせで用いることができる。

[0044] 本発明の重合体組成物中のカーボンブラック及び／又はシリカの量（これら両方を含む場合は合計量）は、重合体成分（変性共役ジエン系重合体及び他の重合体成分の合計）１００質量部に対して、補強性とそれによる諸物性の改良効果の観点から、好ましくは２０～１３０質量部、より好ましくは２５～１１０質量部である。なお、カーボンブラック及び／又はシリカの量が小さいと、耐破壊特性等の向上効果が不十分となる傾向にあり、カーボンブラック及び／又はシリカの量が大きいと、重合体組成物の加工性が低下する傾向にあるため、該量は前記数値範囲内であることが好ましい。

また、本発明の重合体組成物中にカーボン－シリカ デュアル・フェイズ・フィラー（Dual Phase Filler）を配合することにより、カーボンブラックとシリカを併用したときと同様の優れた利点を得ることができる。カーボン－シリカ デュアル・フェイズ・フィラーは、カーボンブラックの表面に、シリカを化学結合させた、いわゆるシリカ・コーティング・カーボンブラックであり、キャボット社から商品名CRX2000、CRX2002、CRX2006として販売されている。カーボン－シリカ デュアル・フェイズ・フィラーの配合量は、重合体成分の合計１００質量部に対して、好ましくは１～１００質量部、より好ましくは５～９５質量部で

ある。

[0045] 本発明の重合体組成物に、補強剤としてシリカを含有させる場合、補強効果を更に向上させるために、シランカップリング剤を配合することが好ましい。このシランカップリング剤としては、例えば、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）トリスルフィド、ビス（３－トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド、ビス（２－トリエトキシシリルエチル）テトラスルフィド、ビス（３－トリメトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、ビス（２－トリメトキシシリルエチル）テトラスルフィド、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、２－メルカプトエチルトリメトキシシラン、２－メルカプトエチルトリエトキシシラン、３－トリメトキシシリルプロピル－N，N－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、３－トリエトキシシリルプロピル－N，N－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、２－トリエトキシシリルエチル－N，N－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、３－トリメトキシシリルプロピルベンゾチアゾリルテトラスルフィド、３－トリエトキシシリルプロピルベンゾリルテトラスルフィド、３－トリエトキシシリルプロピルメタクリレートモノスルフィド、３－トリメトキシシリルプロピルメタクリレートモノスルフィド、ビス（３－ジエトキシメチルシリルプロピル）テトラスルフィド、３－メルカプトプロピルジメトキシメチルシラン、ジメトキシメチルシリルプロピル－N，N－ジメチルチオカルバモイルテトラスルフィド、ジメトキシメチルシリルプロピルベンゾチアゾリルテトラスルフィド、特開２００６－２４９０６９号公報に例示されているメルカプトシラン化合物などを挙げる事ができる。

[0046] 市販品としては、例えば、モメンティブ パフォーマンス マテリアルズ社製の商品名「NXT シラン」、「NXT Z シラン」、「NXT－Low－V シラン」、「NXT Ultra Low－V シラン」、デグザ社製の商品名「VP Si363」、gelest社製の商品名「11

「-MERCAPTOUNDECYLTRIMETHOXYSIANE」、エポニックス社の商品名「S i 6 9」などを挙げることができる。

これらのうち、補強性の改善効果等の点から、好ましくはビス（３－トリエトキシシリルプロピル）ポリスルフィド、３－トリメトキシシリルプロピルベンゾチアジルテトラスルフィド、特開２００６－２４９０６９号公報に例示されているメルカプトシラン化合物である。なお、これらのシランカップリング剤は、一種を単独で又は二種以上を組み合わせる用いることができる。シランカップリング剤の配合量は、シランカップリング剤の種類等により異なるが、シリカ１００質量部に対して、好ましくは１～２０質量部、より好ましくは３～１５質量部である。該量が１質量部未満であると、カップリング剤としての効果が十分に発揮され難くなる傾向にある。該量が２０質量部を超えると、重合体成分がゲル化し易くなる傾向にある。

[0047] 本発明の重合体組成物の調製に際し、混練り時の加工性の改良、あるいはウェットスキッド抵抗性、低ヒステリシスロス特性、及び耐摩耗性のバランスをさらに向上させる目的で、相溶化剤を混練り時に添加することができる。相溶化剤の好ましい例としては、エポキシ基含有化合物、カルボン酸化合物、カルボン酸エステル化合物、ケトン化合物、エーテル化合物、アルデヒド化合物、水酸基含有化合物及びアミノ基含有化合物から選択される有機化合物、及び、アルコキシシラン化合物、シロキサン化合物及びアミノシラン化合物から選択されるシリコン化合物が挙げられる。

[0048] 本発明の重合体組成物は、所望により、ゴム工業界で通常用いられている各種の薬品や添加剤等を含むことができる。このような薬品または添加剤の例としては、架橋剤（例えば、加硫剤）、加硫助剤、加工助剤、加硫促進剤、プロセス油、老化防止剤、スコーチ防止剤、亜鉛華（酸化亜鉛）、ステアリン酸等を挙げることができる。

[0049] 加硫剤（架橋剤）としては、硫黄、ハロゲン化硫黄、有機過酸化物、キノジオキシム類、有機多価アミン化合物、メチロール基を有するアルキルフェノール樹脂などが挙げられる。中でも、通常は、硫黄が使用される。硫黄

の量は、重合体成分（変性共役ジエン系重合体と他の重合体成分の合計） 100質量部に対して、好ましくは0.1～5質量部、より好ましくは0.5～3質量部である。

加硫助剤及び加工助剤としては、通常、ステアリン酸が用いられる。加硫助剤及び加工助剤の量は、重合体成分 100質量部に対して、通常、0.5～5質量部である。

また、加硫促進剤としては、特に限定されないが、スルフェンアミド系、グアニジン系、チウラム系、チオウレア系、チアゾール系、ジチオカルバミン酸系、キサントゲン酸系の化合物が挙げられ、好ましくは2-メルカプトベンゾチアゾール、ジベンゾチアジルジサルファイド、N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアジルスルフェンアミド、N-tert-ブチル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、N-オキシエチレン-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、N-オキシエチレン-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、N,N'-ジイソプロピル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、ジフェニルグアニジン、ジオルトトリルグアニジン、オルトトリルビスグアニジンなどを挙げるができる。

加硫促進剤の量は、重合体成分 100質量部に対して、通常、0.1～5質量部、好ましくは0.4～4質量部である。

[0050] 本発明の重合体組成物は、開放式混練機（例えば、ロール）、密閉式混練機（例えば、バンバリーミキサー）等の混練機を用いて混練することによって製造することができる。

また、本発明の重合体組成物は、成形加工後に架橋（加硫）することによって、架橋重合体として、各種ゴム製品に適用可能である。

架橋重合体の用途としては、タイヤトレッド、アンダートレッド、カーカス、サイドウォール、ビード部等のタイヤ用途；防振ゴム、防舷材、ベルト、ホース、その他の工業品等の用途が挙げられる。本発明の架橋重合体は、低燃費性能を与える観点から、特に、タイヤトレッド用ゴムとして好適に使用される。

実施例

[0051] 以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。なお、実施例、比較例中の「部」及び「%」は、特に断らない限り質量基準である。

[0052] 比較例 1 [変性共役ジエン系重合体 A の合成、およびその評価]

窒素置換された内容積 5 リットルのオートクレーブ反応器に、ピペリジン 4.70 mmol、シクロヘキサン 2,750 g、テトラヒドロフラン 50.0 g、スチレン 125 g、1,3-ブタジエン 365 g を仕込んだ。反応器の内容物の温度を 10℃ に調整した後、n-ブチルリチウム 5.80 mmol を添加して、重合を開始した。重合は断熱条件で実施し、最高温度は 85℃ に達した。

なお、ピペリジンと n-ブチルリチウムが反応して、重合開始剤である化合物が生じる。

[0053] 重合転化率が 99% に達した時点（重合開始から 26 分経過後）で、1,3-ブタジエン 10 g を 2 分間かけて追加し、さらに 3 分間重合させた後、N,N-ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルメチルジエトキシシラン 4.96 mmol を加えて 15 分間反応を行って、変性共役ジエン系重合体を含む重合体溶液を得た。

得られた変性共役ジエン系重合体を含む重合体溶液に、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール 2.0 g を添加し、次いで、水酸化ナトリウムで pH = 9 に調整した熱水を用いてスチームストリッピングを行うことにより脱溶媒を行い、変性共役ジエン系重合体を得た。その後、110℃ に調温された熱ロールを用いて、変性共役ジエン系重合体を乾燥させ、変性共役ジエン系重合体 A を得た。

変性共役ジエン系重合体 A の重合処方（合成例 1）を表 1 に、得られた変性共役ジエン系重合体 A の性質を表 2 に示す。また、変性共役ジエン系重合体 A を用いて、表 3 に示す配合処方により調製した重合体組成物を加硫し、得られた架橋重合体（加硫重合体）について物性評価を行った。その結果を

表 4 に示す。

[0054] 実施例 1 ～ 17、比較例 2 [変性共役ジエン系重合体 B ～ S の合成、およびその評価]

表 1 に示す重合処方を用いた以外は変性共役ジエン系重合体 A と同様にして、変性共役ジエン系重合体 B ～ S を得た（合成例 2 ～ 19）。得られた変性共役ジエン系重合体 B ～ S の性質を表 2 に示す。また、変性共役ジエン系重合体 B ～ S を用いて、表 3 に示す配合処方により調製した重合体組成物を加硫して、物性評価を行った。その結果を表 4 に示す。

なお、変性共役ジエン系重合体 L ～ Q の合成に際しては、2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールの添加後に、さらに四塩化ケイ素 2.69 mmol を添加した。また、変性共役ジエン系重合体 S の合成に際しては、2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾールの添加後に、さらにメタノールを添加し、反応を失活させた。

[0055] [変性共役ジエン系重合体の特性評価]

変性共役ジエン系重合体の各種物性値の測定方法を以下に示す。

- (i) スチレン単位量 (%) : 500 MHz の ^1H -NMR によって求めた。
- (ii) ビニル含量 (%) : 500 MHz の ^1H -NMR によって求めた。
- (iii) ガラス転移温度 : ASTM D3418 に準拠して測定した。
- (iv) 変性前の重量平均分子量 : ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) (HLC-8120 GPC (商品名 (東ソー社製))) を使用して得られた GPC 曲線の最大ピークの頂点に相当する保持時間から、ポリスチレン換算で求めた。

(GPC の条件)

カラム ; 商品名「GMHXL」 (東ソー社製) 2 本

カラム温度 ; 40 °C

移動相 ; テトラヒドロフラン

流速 ; 1.0 ml / 分

サンプル濃度 ; 10 mg / 20 ml

(v) ムーニー粘度 (ML 1 + 4, 100°C) : JIS K6300-1 に準拠し、L ローターを使用して、予熱 1 分、ローター作動時間 4 分、温度 100°C の条件で測定した。

[0056] [重合体組成物の混練り方法、及び特性評価]

温度制御装置を付属したプラストミル (内容量 : 250 ml) を使用し、一段目の混練として、充填率 72%、回転数 60 rpm の条件で、本発明の変性共役ジエン系重合体、ブタジエンゴム、伸展油、カーボンブラック、シリカ、シランカップリング剤、ステアリン酸、老化防止剤、酸化亜鉛を混練した。ついで、二段目の混練として、上記で得た配合物を室温まで冷却後、硫黄及び加硫促進剤を混練した。これを成型し、160°C で所定時間、加硫プレスにて加硫し、以下のタイヤ性能を表す特性評価を実施した。

(i) ムーニー粘度 (ML 1 + 4, 100°C) : 加硫前の重合体組成物を測定用試料とし、JIS K6300-1 に準拠し、L ローターを使用して、予熱 1 分、ローター作動時間 4 分、温度 100°C の条件で測定した。

(ii) 引張強度 : JIS K6251 に従って、300%モジュラスを測定した。比較例 1 を 100 とした指数で表示し、数値が大きいほど、引張強度が大きく、良好である。

(iii) 0°C tan δ : 架橋重合体を測定用試料とし、動的スペクトロメーター (米国レオメトリックス社製) を使用し、引張動歪 0.14%、角速度 100 ラジアン毎秒、0°C の条件で測定した。比較例 1 を 100 とした指数で表示し、数値が大きいほどウェットスキッド抵抗性が大きく良好である。

(iv) 70°C tan δ : 架橋重合体を測定用試料とし、動的スペクトロメーター (米国レオメトリックス社製) を使用し、引張動歪 0.7%、角速度 100 ラジアン毎秒、70°C の条件で測定した。比較例 1 を 100 とした指数で表示し、数値が大きいほど低ヒステリシスロス特性が小さく良好である。

(v) 耐摩耗性 : 架橋重合体を測定用試料とし、DIN 摩耗試験機 (東洋精

機社製)を使用し、J I S K 6 2 6 4に準拠し、荷重10Nで25℃にて測定した。比較例1を100とした指数で表示し、数値が大きいほど耐摩耗性が良好である。

(v i) 反撥弾性：架橋重合体を測定用試料とし、レジリエンステスト(東洋精機社製)を用い、測定温度50℃で、J I S K 6 2 5 5に準拠して測定した。比較例1を100とした指数で表示し、数値が大きいほど、低ヒステリシスロス特性が小さく良好である。

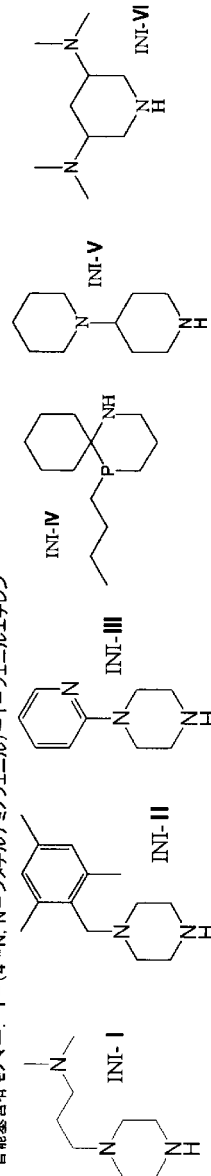
[0057]

[表1]

合成例No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
変性共役ジエン系重合体の種類	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
重合処方	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
溶媒	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
ランダムマイザー(ヒニル含量調整剤)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
重合モノマー	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
:スチレン	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
:ブタジエン																			
:官能基含有モノマー(*1)																			
重合開始剤(*2)	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80
:n-ブチルチウム	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
:ビペリジン																			
:INI-I																			
:INI-II																			
:INI-III																			
:INI-IV																			
:INI-V																			
:INI-VI																			
変性剤(*3)																			
:Mod-A	4.96	4.96	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	-	-
:Mod-B	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-C	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-D	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-E	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-F	-	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-G	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
:Mod-I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化ケイ素	-	-	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化ケイ素(変性剤添加後)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メタノール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1) 官能基含有モノマー: 1-(4-N,N-ジメチルアミノフェニル)-1-ブフェニルエチレン

*2)



*3)

:Mod-A N,N-ビス(トリメチルシリル)アミノプロピルメチルジエチルジシラン
 :Mod-B N-トリメチルシリル-N-メチルアミノプロピルメチルジエチルジシラン
 :Mod-C 3-(1-ヒペラジノ)プロピルトリエチルジシラン
 :Mod-D 3-(4-トリメチルシリル-1-ヒペラジノ)プロピルトリエチルジシラン
 :Mod-E N-[2-(トリメチルシリル)-エチル]-N,N'-トリメチルエタン-1,2-ジアミン
 :Mod-F N,N,N'-トリス(トリメチルシリル)-N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリエチルジシラン

[表2]

合成例No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
変性共役ジエン系重合体の種類	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
[変性共役ジエン系重合体の特性]																			
スチレン単位量 (質量%)	25	24	24	26	26	24	24	25	25	25	26	24	25	25	25	26	24	26	25
ビニル含量 (%)	55	54	54	56	56	54	54	55	55	55	56	54	55	55	54	54	55	56	55
ガラス転移温度 (°C)	-30	-31	-30	-28	-28	-31	-30	-29	-29	-29	-28	-31	-29	-30	-30	-30	-29	-28	-30
変性前の重量平均分子 (万)	20	19	19	21	21	19	19	20	20	20	21	19	20	20	19	19	19	21	20
ムーニー粘度 (ML1+4,100°C)	9	11	40	8	25	26	31	27	25	30	10	65	65	66	56	61	58	55	8

[0059]

[表3]

配合処方(phr)	
変性共役ジエン系重合体	70
ブタジエンゴム *1)	30
伸展油 *2)	45
カーボンブラック *3)	6.7
シリカ *4)	84
シランカップリング剤 *5)	5.0
ステアリン酸	2.4
老化防止剤 *6)	1.2
酸化亜鉛	3.6
加硫促進剤CZ *7)	2.2
加硫促進剤D *8)	1.8
イオウ	1.8

*1) JSR社製 BR01

*2) 三共油化工業社製 SNH46

*3) 三菱化学社製 ダイヤブラックN339

*4) 東ソー・シリカ社製 ニブシルAQ

*5) エボニック社製 Si69

*6) 大内新興化学工業社製 ノクラック810NA

*7) 大内新興化学工業社製 ノクセラーCZ

*8) 大内新興化学工業社製 ノクセラーD

[0060]

[表4]

	比較例		実施例																比較例	
	1	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	2
変性共役ジエン系重合体の種類		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
[架橋重合体の物性] Δ _ニ 粘度 (ML1+4, 100°C)	78	82	87	84	83	85	84	81	80	89	82	86	88	82	79	80	80	80	90	70
引張強度 (指数)	100	101	105	99	97	94	99	101	99	92	94	101	99	100	100	101	101	101	101	81
0°C tan δ (指数)	100	120	123	118	116	121	120	119	115	119	118	130	131	129	125	125	127	126	120	82
70°C tan δ (指数)	100	123	123	117	118	120	117	120	116	117	116	129	128	127	125	125	125	124	118	81
耐摩耗性 (指数)	100	106	108	104	105	104	103	102	106	108	104	107	108	106	103	103	105	104	103	89
反撥弾性 (指数)	100	113	116	114	114	109	106	114	119	112	110	120	126	121	132	132	127	124	118	78

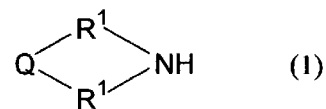
[0061] 表4から、実施例1～17では、比較例1～2に比べて、架橋重合体の低ヒステリシスロス特性（70℃ $\tan \delta$ 、反撥弾性）、ウェットスキッド抵抗性（0℃ $\tan \delta$ ）、耐摩耗性が優れることがわかる。

請求の範囲

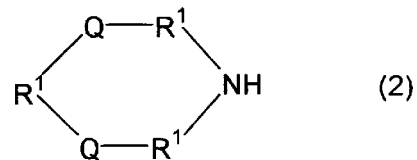
[請求項1] 下記的一般式（１）～（２）のいずれかの構造を有する化合物とアルカリ金属化合物またはアルカリ土類金属化合物の存在下で、共役ジエン系化合物を含む単量体、または共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を含む単量体を重合して、共役ジエン系重合体を得る重合工程と、

上記共役ジエン系重合体と下記的一般式（３）の構造を有する化合物を反応させて、変性共役ジエン系重合体を得る変性工程を含む、変性共役ジエン系重合体の製造方法。

[化1]

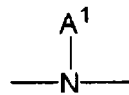


[化2]

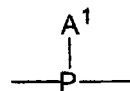


（一般式（１）～（２）中、 R^1 はヒドロカルビレン基であり、 Q は、

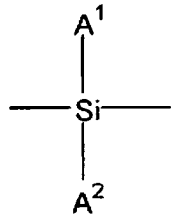
[化3]



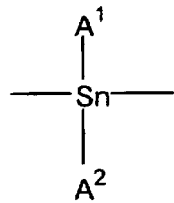
[化4]



[化5]

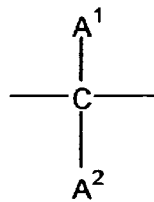


[化6]



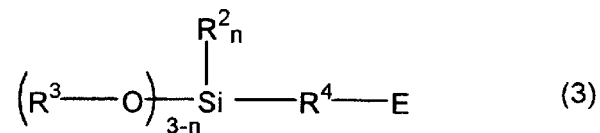
又は

[化7]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及び Q は、各々、同じでも異なってもよい。)

[化8]



(一般式(3)中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素原子を有さず、 R^4 と上記N、P又はS

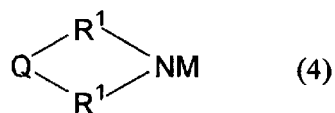
のいずれかの原子で結合している官能基である。E の上記 N、P 及び S からなる群より選ばれる 1 種以上の原子の一部または全部が、「 $-SiH_3$ 」の構造中の 3 つの H（水素原子）が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。R²及び R³はヒドロカルビル基である。R⁴はヒドロカルビレン基である。n は 0～2 の整数である。式中、複数存在する R²及び R³は、各々、同じでも異なってもよい。）

[請求項2]

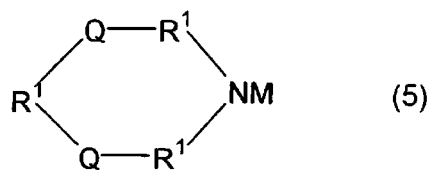
下記一般式（4）～（5）のいずれかの構造を有する化合物の存在下で、共役ジエン系化合物を含む単量体、または共役ジエン系化合物と芳香族ビニル化合物を含む単量体を重合して、共役ジエン系重合体を得る重合工程と、

上記共役ジエン系重合体と下記の一般式（3）の構造を有する化合物を反応させて、変性共役ジエン系重合体を得る変性工程を含む、変性共役ジエン系重合体の製造方法。

[化9]

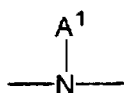


[化10]

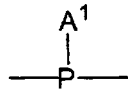


（一般式（4）～（5）中、Mはアルカリ金属原子またはアルカリ土類金属原子である。R¹はヒドロカルビレン基である。Qは、

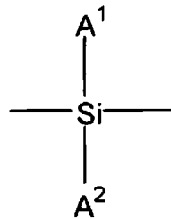
[化11]



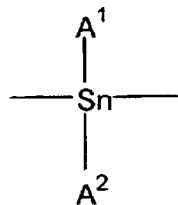
[化12]



[化13]

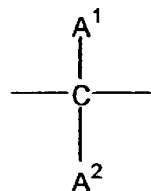


[化14]



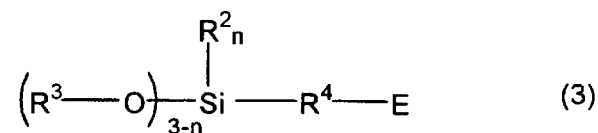
又は

[化15]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及び Q は、各々、同じでも異なってもよい。)

[化16]

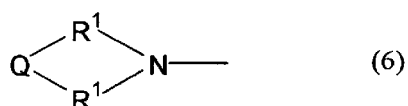


(一般式(3)中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素原子を有さず、 R^4 と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、「 $-SiH_3$ 」の構造中の3つのH(水素原子)が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。 R^2 及び R^3 はヒドロカルビル基である。 R^4 はヒドロカルビレン基である。 n は0~2の整数である。式中、複数存在する R^2 及び R^3 は、各々、同じでも異なってもよい。)

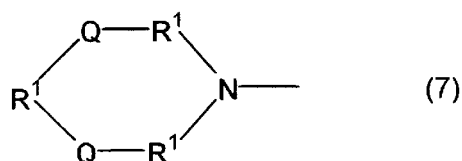
[請求項3] 上記変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤を反応させて、上記変性共役ジエン系重合体にオニウム構造を導入する工程、を含む請求項1又は2に記載の変性共役ジエン系重合体の製造方法。

[請求項4] 一方の末端に下記の一般式(6)~(7)のいずれかの構造を有し、かつ、他方の末端に下記の一般式(8)の構造を有する変性共役ジエン系重合体。

[化17]

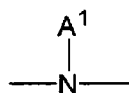


[化18]

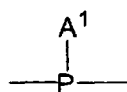


(一般式(6)~(7)中、 R^1 はヒドロカルビレン基であり、Qは、

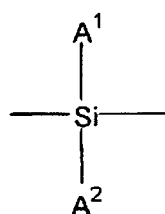
[化19]



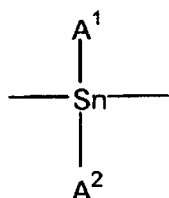
[化20]



[化21]

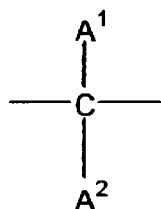


[化22]



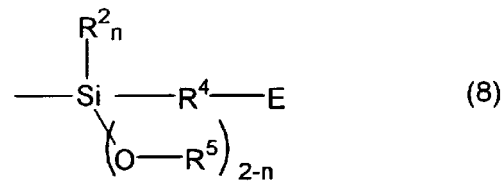
又は

[化23]



である。ここで、 A^1 は、活性水素原子を有さず、N、P、O、S、Si及びSnからなる群より選ばれる1種以上の原子を含んでもよい置換もしくは非置換のヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^2 は、ヒドロカルビル基もしくはヒドロカルビレン基である。 A^1 と A^2 は結合して環を形成していてもよい。式中に複数存在する R^1 及びQは、各々、同じでも異なってもよい。)

[化24]



(一般式(8)中、Eは、N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子を有し、活性水素を有さず、R⁴と上記N、P又はSのいずれかの原子で結合している官能基である。Eの上記N、P及びSからなる群より選ばれる1種以上の原子の一部または全部が、「 ---SiH_3 」の構造中の3つのH(水素原子)が各々、ヒドロカルビル基によって置換されているヒドロカルビルシリル基で保護されていてもよい。R²はヒドロカルビル基である。R⁴はヒドロカルビレン基である。R⁵は水素原子またはヒドロカルビル基である。nは0～2の整数である。式中、複数存在するR²及びR⁵は、各々、同じでも異なってもよい。)

[請求項5] 請求項4に記載の変性共役ジエン系重合体とオニウム生成剤を反応させることによって、末端の一部もしくは全部をオニウムにしてなる、変性共役ジエン系重合体。

[請求項6] 請求項4又は5に記載の変性共役ジエン系重合体と、カーボンブラック及び／又はシリカと、架橋剤を含む重合体組成物。

[請求項7] 請求項6に記載の重合体組成物を架橋させてなる架橋重合体。

[請求項8] 請求項7に記載の架橋重合体を、少なくともトレッドまたはサイドウォールの材料として用いてなるタイヤ。